

Rundschal und Mütze aus Malou Luxe von Lang Yarns

Muster Halbpatent in Runden

Vorbereitungsrunde: 1 re, 1 li

1. Runde: 1 M mit Umschlag links abheben, 1 li
2. Runde: Masche mit Umschlag re, 1 li

1. + 2. Runde wiederholen

Abnahmen:

Die Abnahmen jeweils in der 2. Musterrunde ausführen wie folgt:

1 M abheben, 2 M zusammenstricken die abgehobenen Masche darüber ziehen

Rundschal

Material: 3 Knäuel Malou Luxe, Rundstricknadel Nr. 8, 60 cm

112 M locker anschlagen. Mit der Vorbereitungsrunde beginnen und dann im Muster stricken bis gewünschte Länge erreicht ist. Locker abketten.

Mütze

Material: 1 Knäuel Malou Luxe, Nadelspiel Nr. 7

48 Maschen locker anschlagen fürs Bündchen 1 re 1 li wiederholen bis 10 cm ab Anschlag. Im Halbpatentmuster bis 21 cm ab Anschlag stricken.

Dann wie folgt abnehmen:

4 M stricken, *Abnahme, 9 M stricken* 3 x wiederholen, 5 M stricken.

5 Runden ohne Abnahmen im Muster stricken

3 M stricken, *Abnahme, 7 M stricken* 3 x wiederholen, 4 M stricken.

5 Runden ohne Abnahmen im Muster stricken

2 M stricken, *Abnahme, 5 M stricken* 3 x wiederholen, 3 M stricken.

2 Runden ohne Abnahmen im Muster stricken

Faden durch die restlichen Maschen ziehen.